

EIIRISプロジェクト研究計画書(2023年度)

系・センター名 機械工学系

氏 名 土井謙太郎

☒新規 ☐継続

研 究 課 題	マイクロ・ナノスケールの熱流体輸送現象を利用した新奇エネルギー変換技術の創出		
研究目的	(EIIRIS・VBLの研究テーマとの関連、および施設・設備使用目的を明らかに) 近年、微細加工技術を用いたマイクロ・ナノ熱流体デバイスの研究開発が盛んに行われている。本研究課題では、EIIRIS・VBLの微細加工技術（電子線描画装置、i線ステッパー、マスクレス露光装置、RIE装置等）を駆使し、マイクロ・ナノスケールの熱流体輸送現象を可視化するとともに、それを利用した新奇なエネルギー変換技術の創製に挑戦する。		
研究計画及び方法	(過去の経過、研究準備状況等) これまでに、Si ウェーハ、SiO ₂ ウェーハおよび石英ガラス基板表面に幅300nmのナノ流路を加工し、導電率測定、pH測定、流路内部の流動可視化を可能としてきたことから、これらの知見やノウハウを活用してさらに新奇エネルギー変換技術へと発展させる。		
	(今後の研究計画及び方法、利用希望設備など、EIIRIS教員と打合せている場合はその状況) ナノ流路のイオン選択性を利用し、微小熱流体イオンセンサーの開発を継続して推進する。石英ガラス基板にナノ流路を加工することにより、微小流路内部の流動現象を可視化し、電気計測と同期させて現象の詳細を解明する。マイクロ・ナノ流路の設計、電子線描画装置およびエッチング装置によるナノ流路の作製および走査型電子顕微鏡による評価までを一貫して行う。EIIRIS所属スタッフの皆様から多大なる協力を得ることができ、これまでの計画は順調に進行してきている。本年度は、積層パターンを作製するためのアライメントマークやスパッタリングによる電極の作製にも挑戦する。		
EIIRIS・VBL内で研究プロジェクトを行う理由	本研究課題を推進するにあたり、マイクロ・ナノ流路の作製が必須であることから、EIIRIS・VBLが保有する最先端の微細加工装置群および評価設備の利用が必要不可欠である。特に、ナノ流路の作製には、電子線描画装置、スパッタリング装置および反応性イオンエッチング装置を用いた微細加工が必要となり、本学EIIRISの技術力を持って初めて実現されるものと考えている。また、微細加工を専門とする研究者と技術者が多く在籍していることから、デバイス作製に関するノウハウや計画を遂行する上でのボトルネックとなる条件出しについて、ご指導を賜りながら技術交流を深めたいと考えている。また、本学の学生教育の一環としても、EIIRIS・VBLの微細加工設備を利用した研究教育活動は、将来的に有意義な経験になるものと確信し、有望な人材育成に貢献するものと考えている。ここで得られる研究・開発成果について、専門会議での発表、原著論文ならびに特許として広く情報発信し、本学ならではの独創技術として世界的に注目されるものにしていきたいと考えている。本計画終了後の継続的な発展を見据えながら、最終年次には成果をまとめる計画である。		
研 究 組 織	研 究 者 氏 名	所 属 ・ 職 名	役 割 分 担
	(研究代表者は氏名の後ろに◎を付す)		
	土井 謙太郎◎	機械工学系・教授	マイクロ・ナノ流路デバイスの設計と試作
	岸本 龍典	機械工学系・助教	マイクロ・ナノ流路デバイスの設計と試作
	近藤 有馬	機械工学系・M2	微粒子検出のためのナノ流路の設計製作
	高木 肇志	機械工学系・M2	pH センサーのためのナノ流路の設計製作
	露木 孝俊	機械工学系・M2	流動解析のための石英ナノ流路の設計製作
	宮國 真太郎	機械工学系・M2	イオン識別のためのナノ流路の設計製作
	愛知 恭太郎	機械工学系・M1	流動解析のための石英ナノ流路の設計製作
	岡田 大樹	機械工学系・M1	流動解析のための石英ナノ流路の設計製作
	鍵主 涼太	機械工学系・M1	イオン識別のためのナノ流路の設計製作
	杉本 寛人	機械工学系・M1	イオン識別のためのナノ流路の設計製作
中村 慶	機械工学系・M1	pH センサーのためのナノ流路の設計製作	
越智 壮二郎	機械工学系・B4	微粒子検出のためのナノ流路の設計製作	
研究期間： 2023年 4月 ～ 2026年 3月(原則として3年間)			
(研究期間の始期は、研究を開始した年を記入する。終期は原則として、開始した年から3年後を記入する。)			